



パートナー（弁理士）

佐藤 睦

Atsushi Sato

使用言語 日本語 / 英語

---

Career 経歴

- |           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 1990年 3月  | 新潟県立新津高等学校卒業                 |
| 1994年 3月  | 横浜国立大学工学部物質工学科卒業             |
| 1996年 3月  | 横浜国立大学大学院工学研究科物質工学専攻博士前期課程修了 |
| 1996年 4月  | 日本テキサスインスツルメンツ株式会社入社         |
| 1998年 10月 | 東京エレクトロン株式会社入社               |
| 2000年 1月  | 龍華国際特許事務所勤務                  |
| 2003年 1月  | 弁理士登録                        |

---

2008年 5月	TMI総合法律事務所勤務 コーネル大学ジョンソン経営大学院卒業
2008年 6月	TMI総合法律事務所復帰
2009年 1月	パートナー就任
2017年 1月	シリコンバレーオフィス駐在

---

## SPECIALTY

### 取扱分野

特許/知財争訟/知財トランザクション/知財戦略支援

---

## AFFILIATION

### 登録・所属

日本弁理士会 (JPAA) (2003) / 日本弁理士会国際活動センター (2010～2015)

---

## PUBLICATIONS・EVENTS

### 論文・著書・セミナー

2021/03/10 論文 コロナ禍における米国でのリモート調停

---

## Other

専門分野・その他の取扱分野/その他の論文・著書/その他のセミナー・講演

### ■専門分野・その他の取扱分野

半導体 / 電気・電子 / 情報通信

### ■その他の論文・著書

1997/10

---

---

論文 「Thermoelectric Properties of Boron and Boron Phosphide CVD Wafers」  
Solid State Chemistry, Volume 133, No. 1

■その他のセミナー・講演

2009/12/03

外部 「特許紛争でおさえたい実務上の留意点」 (日本知的財産協会)

---

関連する記事コンテンツ

[執筆情報] コロナ禍における米国でのリモート調停

# 論文 # 知財争訟 # 北米